JP7069833 1/1 ページ

Original document

WATER-BASED MAINCURING AGENT

Patent number:

JP7069833

Publication date:

1995-03-14

Inventor:

SUGAWARA SUSUMU; HOSOKAWA HITOSHI; NAKAMURA KOICHI;

SAWADA MICHITAKA; TSUTSUMI TAKEHIRO

Applicant:

KAO CORP

Classification:

- international:

(IPC1-7): A61K7/043; A61K7/00

- european:

Application number: JP19930218274 19930902 Priority number(s): JP19930218274 19930902

View INPADOC patent family

Report a data error here

Abstract of JP7069833

PURPOSE:To obtain a new type of water-based manicuring agents which can replace existing manicuring agents dispersed in an organic sol-vent because of their high gloss, adhesion to nails, resistance to water, strength of coated films with no flammability and solvent odor. CONSTITUTION:This manicuring agent contains two polymers of less than 40,000 weight-average molecular weight and of more than 50,000 weight-average molecular weight so that the total amount may reach 5 to 60wt.% in the solid basis in the form of a water-based polymer emulsion.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspio,

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-69833

(43)公開日 平成7年(1995)3月14日

(51) Int.Cl. ⁶ A 6 1 K	7/043 7/00	識別記号 ·	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
	7700	M				
				審査請	求 有 請求項の数1 ()L (全 8 頁)
(21)出願番号	}	特顧平5-218274		(71)出願人	000000918 花王株式会社	
(22)出願日		平成5年(1993)9	月2日		東京都中央区日本橋茅場町	J1丁目14番10号
				(72)発明者	菅原 亭千菜県千菜市花見川区朝日	3ケ丘1-3
				(72)発明者	細川 均 千葉県船橋市行田町344-	1
				(72)発明者	中村 浩一 千葉県船橋市山手2-9	
				(72)発明者	澤田 道隆 和歐山県和歌山市善明寺7	27 – 120

(74)代理人 弁理士 有賀 三幸

最終頁に続く

(外3名)

(54) 【発明の名称】 水系美爪料

(57) 【要約】

【構成】 重量平均分子量40,000以下のポリマー及び重量平均分子量50,000以上のポリマーを固形分換算の合計量が5~60重量%となるように、水性ポリマーエマルジョンとして含有する水系美爪料。

【効果】 この水系美爪料は、光沢、密着性、耐水性、 塗膜強度等に優れ、しかも引火性、溶剤臭がない等の優 れた性質を備えたものであり、従来の有機溶剤系の美爪 料にかわる新しい水系美爪料として利用することができ る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量平均分子量40,000以下のポリマー及び重量平均分子量50,000以上のポリマーを固形分換算の合計量が5~60重量%となるように、水性ポリマーエマルジョンとして含有することを特徴とする水系美爪料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は水系美爪料に関し、更に詳細には、従来美爪料に用いられていた有機溶剤に代え 10 て水を主体とする、光沢、密着性、耐水性、途膜強度に優れるとともに、引火性や溶剤臭が無い水系美爪料に関する。

【0002】尚、本発明において美爪料とは、ネイルエナメル、ネイルエナメルベースコート、ネイルエナメルオーバーコート等を含むものである。

[0003]

【従来の技術】ネイルエナメル、ネイルエナメルベースコート、ネイルエナメルオーバーコート等の美爪料は、爪を着色あるいは装飾したり、爪の傷の発生を防止する 20目的で広く使用されている。

【0004】従来の美爪料は、被膜形成剤としてのニトロセルロース、アルキッド樹脂等の樹脂、更に可塑剤、有機溶剤を主基剤としたものがその主流を占めている。しかしながら、これらの有機溶剤系美爪料は、塗膜形成剤としての賭性能は優れてはいるものの、有機溶剤を使用しているため、それによる引火性、溶剤臭、人体への悪影響等の問題があり、特に爪そのものへの悪影響において重大な欠点を有している。

【0005】これらの欠点を解決するため、近年、有機溶剤を使用しない水系の美爪料が開発、提案されている。例えば、特開昭54-28836号公報や特公昭55-43445号公報には、アクリル系ポリマーエマルジョンからなる美爪料が開示されているが、本発明者らが追試した限りではこれらは筆さばき性、成膜性(特に低温成膜性)、塗膜の光沢などの点で劣るものである。

【0006】また、特開昭56-131513号公報や特開昭57-56410号公報には、アクリル系ポリマーマイクロエマルジョンからなる美爪料が開示されているが、これらの美爪料により得られる蟄膜は機械的摩擦に対して全くもろいという欠点を有している。

【0007】更に、特開昭56-131513号公報や特開昭62-63507号公報には、剥離型の水系美爪料が開示されているが、これらも日常の使用状態ですぐに剥がれてしまうという欠点があり、実用的とはいえない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従って、水を主体とし、塗膜に光沢を有し、密着性と耐水性に優れ、高い塗膜強度を有する水系美爪料の開発が望まれていた。

[0009]

【課題を解決するための手段】かかる実状に鑑み、本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、 重量平均分子量40,000以下のポリマーと重量平均分子量50,000以上のポリマーとを組み合わせて、 水性ポリマーエマルジョンとして配合すれば、光沢、密 着性、耐水性、塗膜強度に優れ、しかも引火性、溶剤臭 がない等の長所を備えた水系美爪料が得られることを見 出し、本発明を完成した。

2

【0010】すなわち、本発明は重量平均分子量40,000以下のポリマー(以下、「低分子量ポリマー」と略称することがある)及び重量平均分子量50,000以上のポリマー(以下、「高分子量ポリマー」と略称することがある)を固形分換算の合計量が5~60重量%となるように、水性ポリマーエマルジョンとして含有することを特徴とする水系美爪料を提供するものである。

【0011】本発明において「水性ポリマーエマルジョン」とは、水を主とする溶剤にポリマーを分散させてなるエマルジョンをいう。

【0012】かかる水性ポリマーエマルジョンは、重合可能な二重結合を有する単量体の1種又は2種以上を公知の重合法により重合して得られた低分子量ポリマーと高分子量ポリマーとを水に分散させる方法、当該単量体を乳化重合することなどによって得られた低分子量ポリマーの水性エマルジョンと高分子量ポリマーの水性エマルジョン中に高分子量ポリマーを分散させる方法、あるいは高分子量ポリマーの水性エマルジョン中に低分子量ポリマーを分散させる方法のいずれの方法によっても得ることができる。

【0013】ここで使用される重合可能な二重結合を有 する単量体の具体例としては、アクリル酸、メタクリル 酸、イタコン酸、マレイン酸、フマール酸、クロトン酸 等のエチレン性不飽和カルポン酸:スチレン、メチルス チレン、クロロスチレン、アルキルスチレン、ジピニル ベンゼン等の芳香族モノ及びジビニル化合物;メチルア クリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレー ト、エチルメタクリレート、プロピルアクリレート、プ ロピルメタクリレート、プチルアクリレート、プチルメ タクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、ヒドロキシエチルアク リレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、グリシジ ルアクリレート、グリシジルメタクリレート、エチレン グリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタ クリレート、ターシャリープチルアクリレート、ターシ ャリープチルメタクリレート、シクロヘキシルアクリレ ート、シクロヘキシルメタクリレート等のアクリル酸エ ステル及びメタクリル酸エステル;アクリロニトリル、 メタクリロニトリル等のシアン化ビニル化合物;アクリ 50 ルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリル

-268-

アミド、N-メチロールメタクリルアミド等のエチレン 性アミド;酢酸ピニル等のピニルエステル;塩化ピニ ル、塩化ピニリデン等のハロゲン化ピニル;アミノエチ ルアクリレート、アミノエチルメタクリレート、ジメチ ルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメ タクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、ジ エチルアミノエチルメタクリレート等のエチレン性アミ ン:トリフルオロエチルメタクリレート、2.2.3.* *3-テトラフルオロプロピルメタクリレート、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチルメタクリレート、パーフルオロオクチルメタクリレート、パーフルオロオクチルアクリレート等のフッ素系単量体;下記の一般式(1)~(5)で表わされるようなシリコーンマクロモノマーなどが挙げられる。

[0014]

【化1】

$$CH_{2} = CR^{1} - COO \xrightarrow{\begin{array}{c} R^{2} \\ j \\ SiO \\ R^{3} \end{array}} \xrightarrow{\begin{array}{c} R^{4} \\ i \\ R^{5} \end{array}} (1)$$

$$CH_2 = CR^1 \longrightarrow \begin{array}{c} R^2 \\ | \\ | \\ SiD \\ | \\ R^3 \\ | \\ R^6 \end{array} \qquad (2)$$

$$\begin{array}{c} R^{2} \\ \text{OS } i - R^{3} \\ | R^{4} | R^{8} \\ | R^{5} | R^{10} \\ | R^{5} | R^{10} \\ | R^{6} \\ | R^{7} \end{array}$$

$$CH_{2} = CR^{1} - COO - C_{3}H_{6} + SiO \xrightarrow{R^{2}}_{R^{3}} + Si - R^{5}$$
(4)

$$CH_2 = CR^1 - COO - C_3H_8 - Si(OX)_3$$
 (5)

 $[0\ 0\ 1\ 5]$ 〔上記式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示し、 R^2 ~ R^{10} はそれぞれ低級アルキル基、低級アルコキシ基又はフェニル基を示し、Xは下記式;

[0016]

[化2]

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^4 \\
\downarrow & \downarrow \\
Si0 \rightarrow n & Si-R^5 \\
R^3 & R^6
\end{array}$$

【0017】で表わされる基を示し、nは1~500の 数を示す〕

これらの単量体は1種のみを使用しても、また2種以上 を組み合わせて使用してもよい。

【0018】重合は乳化重合、無乳化重合等の公知の重合法により行うことができるが、操作の簡便性の点から可塑剤又は成膜助剤を併存させて行う乳化重合によって、直接低分子量ポリマーの水性エマルジョン又は高分子量ポリマーの水性エマルジョンとを調製するのが好ま50 しい。

【0019】かかる重合に際して使用される可塑剤又は 成膜助剤の具体例としては、セロソルブ、メチルセロソ ルブ、プチルセロソルブ等のセロソルブ類;カルビトー ル、ジメチルカルビトール、ジエチルカルビトール、ブ チルカルピトール、ジプチルカルピトール等のカルビト ール類:エチレンカーポネート、プロピレンカーポネー ト等のカーボネート類;セロソルプアセテート、ブチル セロソルプアセテート、プチルカルピトールアセテー ト、スクロースアセテート等のアセテート類; ヘキサノ ール、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール等の 10 アルコール類;ヘキシレングリコール、エチレングリコ ール、プロピレングリコール等のジオール類;フタル酸 ジエステル類、アジピン酸ジエステル類、コハク酸ジエ ステル類、セパシン酸ジエステル類、アピエチン酸エス テル類、カプリル酸エステル類、カプロン酸エステル 類、酢酸エステル類、エナント酸エステル類、ミリスチ ン酸エステル類、クエン酸エステル類等のエステル類; スクロースペンゾエート等の安息香酸エステル;ジエチ ルベンゼンなどが挙げられる。

【0020】可塑剤の添加量は、重合安定性、貯蔵安定 20性及び塗膜の耐水性、耐久性などの点で、上記単量体100重量部に対し1~50重量部が好ましく、5~30重量部が更に好ましい。また、必要に応じて得られた水性ポリマーエマルジョンに、更に可塑剤又は成膜助剤を添加してもよい。

【0021】重合反応において使用される重合開始剤としては、特に限定されないが、例えばクメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、バラメンタンハイドロパーオキサイドなどのハイドロパーオキサイド類、ベンゾイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド等のパーオキサイド類及びアゾビスイソブチロニトリル等のアゾ化合物類などの有機系重合開始剤、並びに過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩などの無機系重合開始剤などが挙げられる。また、重亜硫酸ナトリウム、アスコルビン酸及びその塩等の還元剤を重合開始剤と組み合わせて用いる、いわゆるレドックス系重合開始剤も使用することができる。

【0022】更に、重合反応に際して重合連鎖移動剤を添加してもよい。使用される重合連鎖移動剤の具体例と 40 しては、例えば、オクチルメルカプタン、nードデシルメルカプタン、tードデシルメルカプタン、nーへキサデシルメルカプタン、nーテトラデシルメルカプタンなどのメルカプタン類;ジメチルキサントゲンジスルフィド、ジエチルキサントゲンジスルフィド、ジイソプロピルキサントゲンジスルフィドなどのキサントゲンジスルフィド類;テトラメチルチウラムジスルフィド、テトラブチルチウラムジスルフィドなどのチウラムジスルフィド類;四塩化炭素、臭化エチレンなどの 50

ハロゲン化炭化水素類;ペンタフェニルエタンなどの炭化水素類;及びアクロレイン、メタクロレイン、アリルアルコール、2-エチルヘキシルチオグリコレート、タービノーレン、 $\alpha-$ テルピネン、 $\gamma-$ テルピネン、ジペンテン、 $\alpha-$ メチルスチレンダイマー(2-4-ジフェニル-4-メチル-1-ペンテンが30 重量部以上のものが好ましい)、更に9, 10-ジヒドロアントラセン、1, 4-ジヒドロナフタレン、インデン、1, 4-ジクロヘキサジエン等の不飽和環状炭化水素化合物;キサンテン、2, 5-ジヒドロフラン等の不飽和ヘテロ環状化合物等が挙げられる。これらは、単独でも2 種以上を組み合わせて使用してもよい。

【0023】また、上記重合時には、分散安定化のため 界面活性剤を添加することが好ましい。使用される界面 活性剤には特に制限はなく、一般のアニオン系、カチオ ン系又はノニオン系界面活性剤が挙げられる。また、ア ニオン系とノニオン系の組み合わせ、カチオン系とノニ オン系の組み合わせ等のように2種以上を併用してもよ い。

【0024】ノニオン系界面活性剤としては、例えばポリエチレンオキサイドアルキルエーテル、ポリエチレンオキサイドアルキルフェニルエーテル、ポリエチレンオキサイドーポリプロピレンオキサイドブロックコポリマー等、アニオン系界面活性剤としては、例えばアルキルベンゼンスルホネート、アルキルナフタレンースルホネート、ポリエチレンオキサイドアルキルエーテルサルフェート等が挙げられる。またカチオン系界面活性剤としては、脂肪族炭化水素基を有する第1級、第2級、第3級アミン塩、第4級アンモニウム塩等が挙げられる。

【0025】界面活性剤の添加量は、上記単量体100 重量部に対し5重量部以下が好ましく、3重量部以下が 更に好ましい。5重量部を超えると被膜物性及び密着性 が劣化する。

【0026】重合により得られる低分子量ポリマーの重量平均分子量は40,000以下であり、5,000~30,000が更に好ましい。また、高分子量ポリマーの重量平均分子量は50,000以上であり、70,000~300,000が更に好ましい。重量平均分子量が本発明の範囲以外のポリマーを用いても、本発明の効果を得ることはできない。尚、本発明において重量平均分子量はゲル濾過クロマトグラフィー(GPC)の測定により求められる値である。

【0027】本発明の水系美爪料において、上記低分子量ポリマーと高分子量ポリマーは塗膜形成基剤として用いられ、それぞれ1種ずつ配合してもよいが、2種以上を混合して配合してもよい。また、これらは本発明の水系美爪料中に双方の合計として、固形分換算で5~60重量%(以下単に%という)となるように水性ポリマーエマルジョンとして配合される。含有量が5%未満では実用上必要な塗膜を得るのに数度の重ね塗りが必要とな

り、60%を超えると美爪料の粘度が高くなりすぎ、筆 さばき性等の強布性の低下がみられる。

【0028】更に、高分子量ポリマーと低分子量ポリマーの混合比率は使用される各ポリマーの種類と配合量によっても異なるが、好ましくは混合後の固形分換算重量比で低分子量ポリマー:高分子量ポリマー=99.5:0.5~50:50であり、特に好ましくは90:10~70:30である。

【0029】本発明の水系美爪料には、本発明の効果を 損わない範囲で、上記成分の他に水系美爪料成分として 一般に使用されている成分、例えば油分、保湿剤、紫外 線吸収剤、キレート剤、pH調整剤、防腐剤、増粘剤、染 料、顔料、香料等を適宜配合することができる。

【0030】ここで、顔料としては、特にR-221、R-226、B-404、Y-401等公知の有機顔料や、二酸化チタン、褐色酸化鉄、ベンガラ、雲母チタン、オキシ塩化ピスマスといった無機顔料を使用することができるが、もちろんこれらに限定されるものではない。

【0031】更に、増粘剤としては公知のものが使用で 20 き、ポリピニルアルコール、ポリピニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の有機系増粘剤や、無機系のベントナイト系増粘剤、ベーマイト等の含水酸化物等が使用できる。

【0032】本発明の水系美爪料は、それぞれの用途に 応じて常法に従い製造することができる。

[0033]

【発明の効果】本発明で用いられる水性ポリマーエマル 30 ジョンは、水系美爪料の被膜形成成分として用いた場合、特に耐水性に優れた被膜を与えることができる。従って、この水性ポリマーエマルジョンを用いた本発明の水系美爪料は、光沢、密着性、耐水性、塗膜強度等に優れ、しかも引火性、溶剤臭がない等の優れた性質を備えたものであり、従来の有機溶剤系の美爪料にかわる新しい水系美爪料として利用することができる。

[0034]

【実施例】以下に本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。尚、以下において「部」、「%」はそれぞれ「重量部」、「重量%」を示す。

【0035】合成例1

ポリマーエマルジョンAの合成: 攪拌機、還流冷却器、 滴下ロート、温度計、窒素導入管のついた反応器に、メ チルエチルケトン50部を仕込み、窒素ガスを流し、溶 存酸素を除去した。一方、滴下ロートにメチルエチルケ トン35部、メチルメタクリレート71.7部、nープ チルアクリレート20.1部、N,Nージメチルアミノ エチルメタクリレート8.2部、アゾビスイソプチロニ 50 8

トリル0.2部及びn-ドデシルメルカプタン0.5部 を仕込んだ。攪拌下に反応器内を80℃まで昇温し、滴 下ロートより上記モノマー及びラジカル開始剤のメチル エチルケトン溶液を2.5時間かけて滴下した。滴下終 了2時間後、アゾピスイソプチロニトリルO. 2部、n -ドデシルメルカプタン0.5部をメチルエチルケトン 10部に溶解した溶液を加えた。3時間同じ温度で熟成 後、再びアゾビスイソプチロニトリル0. 1部、n-ド デシルメルカプタン0. 3部をメチルエチルケトン5部 に溶解したものを加え、更に5時間反応を続け、共重合 体を得た。得られた共重合体の一部を単離し、分子量を ゲル濾過クロマトグラフィー (GPC) によって測定し たところ、その重量平均分子量(Mw)は30,000で あった。尚、ゲル濾過クロマトグラフィーの検量線はポ リスチレンを標準物質として作成した(溶媒:テトラヒ ドロフラン)。反応終了後の共重合体溶液を室温まで冷 却し、乳酸4. 5部を加えて中和し、更に300rpm で、攪拌下、イオン交換水300部を加えた後、減圧下 40℃でメチルエチルケトンを留去し、更に50℃で水 の一部を留去することによりポリマーエマルジョンA (固形分35%)を得た。

【0036】合成例2

ポリマーエマルジョンBの合成:合成例1と同様な方法で、モノマーとしてメチルメタクリレート71.7部、nープチルアクリレート20.1部、N,Nージメチルアミノエチルメタクリレート8.2部及びアゾピスイソプチロニトリル0.2部を用い、メチルエチルケトン中で共重合させた。次にこの共重合体に乳酸4.5部を加えて中和し、合成例1と同様な方法で水に転相し、固形分35%のエマルジョンを得た。得られたエマルジョン中の共重合体の重量平均分子量(Mw)は75,000であった。

【0037】合成例3

ポリマーエマルジョンCの合成:攪拌機、還流冷却器、 滴下ロート、温度計、窒素導入管を備えた反応容器に水 150部、ラウリル硫酸ナトリウム3部、過硫酸カリウ ム0.5部を仕込み、窒素ガスを流し、溶存酸素を除去 した。一方、滴下ロートにスチレン78部、アクリル酸 -2-エチルヘキシル22部、フタル酸ジブチル10 部、n-ドデシルメルカプタン8.9部を仕込んだ。攪 拌下に反応容器を70℃まで昇温し、滴下ロートより上 記モノマーを3時間かけて滴下した。滴下終了後、3時 間かけて熟成を行い、若干の凝集物を除去し、固形分4 5%のエマルジョンを得た。得られたエマルジョン中の 共重合体の重量平均分子量(Mw)は、GPCを用いた測 定(ポリスチレン標準)により11,000であった。 上記エマルジョン100部にブチルカルビトール4部を 加え、ホモディスパーを用いて30分間攪拌し、ポリマ ーエマルジョンC(固形分43%)を得た。

50 【0038】合成例4

ポリマーエマルジョンDの合成:提拌機、還流冷却器、 滴下ロート、温度計、窒素導入管を備えた反応容器に水 150部、ラウリル硫酸ナトリウム3部、過硫酸カリウ ム0. 5 部を仕込み、窒素ガスを流し、溶存酸素を除去 した。一方、滴下ロートにスチレン78部、アクリル酸 -2-エチルヘキシル22部、フタル酸ジプチル10 部、n-ドデシルメルカプタン2.5部を仕込んだ。提 拌下に反応容器を70℃まで昇温し、滴下ロートより上 記モノマーを3時間かけて滴下した。滴下終了後、3時 間かけて熟成を行い、若干の凝集物を除去し、固形分4 5%のエマルジョンを得た。得られたエマルジョン中の 共重合体の重量平均分子量 (May) は、GPCを用いた測 定(ポリスチレン標準)により28,000であった。 上記エマルジョン100部にプチルカルピトール4部を 加え、ホモディスパーを用いて30分間攪拌し、ポリマ ーエマルジョンD(固形分43%)を得た。

【0039】合成例5

ポリマーエマルジョンEの合成: 攪拌機、還流冷却器、 滴下ロート、温度計、窒素導入管を備えた反応容器に水 150部、ラウリル硫酸ナトリウム3部、過硫酸カリウ 20 ム0.5部を仕込み、窒素ガスを流し、溶存酸素を除去 した。一方、滴下ロートにスチレン78部、アクリル酸 -2-エチルヘキシル22部、フタル酸ジプチル10 部、n-ドデシルメルカプタン1.2部を仕込んだ。攪 拌下に反応容器を70℃まで昇温し、滴下ロートより上 記モノマーを3時間かけて滴下した。滴下終了後、3時 間かけて熟成を行い、若干の凝集物を除去し、固形分4*

*5%のエマルジョンを得た。得られたエマルジョン中の 共重合体の重量平均分子量 (Mw) は、GPCを用いた測 定(ポリスチレン標準)により58,000であった。 上記エマルジョン100部にブチルカルビトール4部を 加え、ホモディスパー用いて30分間機(料し、ポリマー エマルジョンE(固形分43%)を得た。

10

【0040】合成例6

ポリマーエマルジョンFの合成:攪拌機、還流冷却器、 滴下ロート、温度計、窒素導入管を備えた反応容器に水 10 150部、ラウリル硫酸ナトリウム3部、過硫酸カリウ ム0. 5部を仕込み、窒素ガスを流し、溶存酸素を除去 した。一方、滴下ロートにスチレン78部、アクリル酸 - 2 - エチルヘキシル 2 2 部、フタル酸ジブチル 1 0 部、n-ドデシルメルカプタン0.03部を仕込んだ。 提拌下に反応容器を70℃まで昇温し、滴下ロートより 上記モノマーを3時間かけて滴下した。滴下終了後、3 時間かけて熟成を行い、若干の凝集物を除去し、固形分 45%のエマルジョンを得た。得られたエマルジョン中 の共重合体の重量平均分子量(Mw)は、GPCを用いた 測定(ポリスチレン標準)により200.000であっ た。上記エマルジョン100部にプチルカルピトール4 部を加え、ホモディスパーを用いて30分間攪拌し、ポ リマーエマルジョンF(固形分43%)を得た。

【0041】実施例1

下記に示す処方の水系ネイルエナメルを調製した。 [0042]

> 80部 20部 3部 10部 0.5部

【表1】

ポリマーエマルジョンA(Mw=30,	000)					
ポリマーエマルジョンB(Mw=75,	000)					
顔料 (赤色顔料R-221)						
イオン交換水						
ヒドロキシエチルセルロース						

香料

(処方)

防腐剤

シリコーン系消泡剤

【0043】 (製法) サンドグラインダーで粉砕を行っ た顔料スラリー、ポリマーエマルジョン、増粘剤、その 他成分を添加し、均一に攪拌混合を行い、最後に脱気 し、水系ネイルエナメルを調製した。

下記に示す処方の水系ネイルエナメルを実施例1と同様 の製法で調製した。

0. 1部

0.1部

0.1部

[0045]

【表2】 40

【0044】実施例2

(処方)

ポリマーエマルジョンD (Mw=28, 000)	90部
ポリマーエマルジョンF (Mw=200, 000)	10部
顔料(赤色顔料R-221)	3 部
イオン交換水	10部
ベントナイト	0.5部
香料	0. 1部
防腐剤	0.1部
シリコーン系消泡剤	0.1部

【0046】比較例1

* [0047]

【表3】

下記に示す処方の水系ネイルエナメルを実施例1と同様 の製法で調製した。

(処方)

ポリマーエマルジョンF(Mw=200,000)

100部

12

顔料(赤色顔料R-221)

3部

イオン交換水

10部

ベントナイト

0.5部

香料

0.1部

防腐剤

0.1部

0.1部

シリコーン系消泡剤

[0048] 比較例2

%[0049]

下記に示す処方の水系ネイルエナメルを実施例1と同様

【表4】

の製法で調製した。

(処方)

ポリマーエマルジョンC(Mw=11,000)

90部

ポリマーエマルジョンD (Mw=28, 000)

10部

顔料(赤色顔料R-221)

3部

イオン交換水

10部

ベントナイト

0.5部

香料

0.1部

防腐剤

0.1部

0.1部

シリコーン系消泡剤

【0050】比較例3

★【0051】

下記に示す処方の水系ネイルエナメルを実施例1と同様

【表5】

の製法で調製した。

(処方)

ポリマーエマルジョンE (Mw=58,000)

90部

ポリマーエマルジョンF (Mw=200, 000)

10部

顔料(赤色顔料R-221)

3部

イオン交換水 ベントナイト 10部

香料

0.5部

0.1部 0. 1部

防腐剤 シリコーン系消泡剤

0.1部

【0052】試験例1

実施例1~2及び比較例1~3の各水系ネイルエナメル について、下記評価方法に従って、乾燥性、光沢、接着 性、耐水性、耐摩耗性及び臭いの評価を行った。その結 果を表6に示す。

【0053】 (評価方法)

(1) 乾燥性

温度25℃、相対湿度60%の条件下で爪に試料をネイ ルエナメル筆にて塗布し、指触、乾燥時間を測定する。

〇:3分未満

△:3分以上6分未満

×:6分以上

【0054】(2)光沢

乾燥性評価時において、30分後の乾燥塗膜の光沢を肉 眼評価する。

【0055】(3)接着性

乾燥性評価時において、30分後の爪への接着性をミク ロスパチュラにて、被膜を表面より削り取り評価する。

【0056】(4)耐水性

0. 5×15×40mmの大きさのナイロン板に試料をネ イルエナメル筆にて均一に塗布し、温度25℃、相対湿 度60%の条件下で1時間乾燥後35℃の水に1時間浸 潰して塗膜の劣化の有無(白濁、膨潤、柔軟化、剥離 等)を評価する。

【0057】(5)耐摩耗性

乾燥性評価時において、30分後の乾燥塗膜を木綿布で 50回摩擦した後の状態を観察する。

【0058】(6)臭い

ネイルエナメルビンの口元で臭いを官能評価する。尚、 50 上記評価項目(2)~(6)については次のように判定

14

した。

◎:極めて良好

○:良好△:普通

*×:不良 【0059】 【表6】

*

	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2	比較例 3
乾燥性	0	0	0	0	0
光 沢	0	0	0	0	0
接着性	0	0	×	×	×
耐水性	©	0	Δ	Δ	Δ
耐摩耗性	0	0	Δ	×	Δ
臭い	0	0	0	0	0

【0060】この結果から明らかなように、本発明の水 系美爪料は従来のものに比べ、接着性、耐水性、耐摩耗 性等の点において優れていた。

フロントページの続き

(72)発明者 堤 武弘

和歌山県和歌山市金龍丁4-1 花王紀和

寮